

高分子科学/高分子薄膜・表面/小角散乱研究会

日時：平成20年11月1日（土） 13:00～16:30

場所：東京国際交流館 会議室1（4F）

目的：定期講演会

プログラム：

13:00-13:10

挨拶 田代 孝二 [高分子科学研究会 代表/豊田工大]

13:10-14:00

「放射光X線広角散乱によるタンパク質の階層構造と構造転移の研究」
平井光博（群馬大学工学部）

14:00-14:50

「時分割中性子反射率法を用いた環状高分子界面の相互拡散挙動の評価」
川口大輔（名古屋大学大学院工学研究院）

14:50-15:00

休憩

15:00-15:50

「大型放射光の生分解性プラスチックへの応用」
岩田忠久（東京大学大学院農学生命科学研究科）

15:50-

挨拶 佐藤 衛[小角散乱研究会 代表/横浜市大]

挨拶 高原 淳[高分子薄膜・表面研究会/九州大学]